

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-244080

(P2001-244080A)

(43) 公開日 平成13年9月7日 (2001.9.7)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード* (参考)
H 0 5 B 33/24		H 0 5 B 33/24	2 H 0 4 9
G 0 2 B 5/30		G 0 2 B 5/30	3 K 0 0 7
H 0 5 B 33/12		H 0 5 B 33/12	B
33/14		33/14	A

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願2000-50785(P2000-50785)

(22) 出願日 平成12年2月28日 (2000.2.28)

(71) 出願人 000003964

日東電工株式会社

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

(72) 発明者 中野 秀作

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東  
電工株式会社内

(72) 発明者 中村 年孝

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東  
電工株式会社内

(74) 代理人 100092266

弁理士 鈴木 崇生 (外4名)

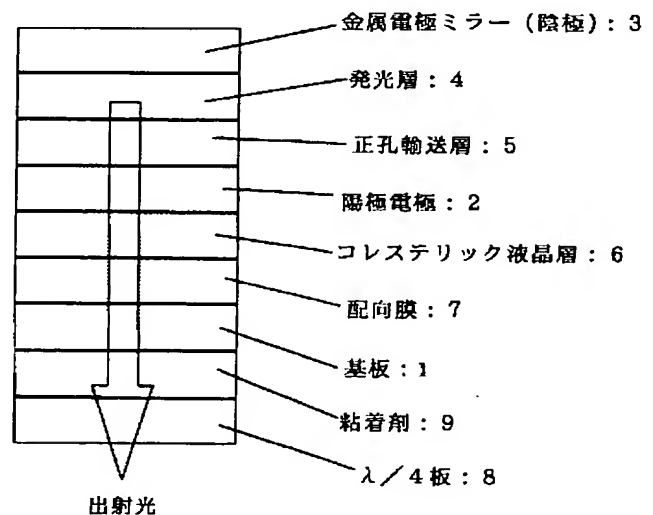
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57) 【要約】

【課題】 液晶プロジェクターの光源や液晶ディスプレイのバックライト等として使用しうる、十分な輝度の発光が得られる有機エレクトロルミネッセンス素子を提供すること。

【解決手段】 透明な陽極電極と、陰極電極としての金属電極ミラーと、前記陽極電極と陰極電極との間に設けられた発光層を含む有機層を備え、さらに基板の入射光側または出射光側にコレステリック液晶層を備えた円偏光出射型有機エレクトロルミネッセンス素子。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 透明な陽極電極と、陰極電極としての金属電極ミラーと、前記陽極電極と陰極電極との間に設けられた発光層を含む有機層を備え、さらに基板と前記陽極電極との間に、コレステリック液晶層を備えた円偏光出射型有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 2】 基板の出射光側に、 $\lambda/4$  板を積層したことを特徴とする請求項 1 記載の円偏光型出射型有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 3】 透明な陽極電極と、陰極電極としての金属電極ミラーと、前記陽極電極と陰極電極との間に設けられた発光層を含む有機層を備え、さらに基板の出射光側にコレステリック液晶層を備えた円偏光出射型有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 4】 コレステリック液晶層の出射光側に、 $\lambda/4$  板を積層したことを特徴とする請求項 3 記載の円偏光型出射型有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 5】 コレステリック液晶層の選択反射帯域が 1 0 0 n m 以上であることを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれかに記載の円偏光出射型有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 6】 発光層内に、1 0 0  $\mu$  m 以下のピッチで、赤、緑、青の 3 色の発色領域を形成したことを特徴とする請求項 1 から 5 のいずれかに記載の円偏光出射型有機エレクトロルミネッセンス素子。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子（以後、有機 E L 素子ともいう）に関する。詳しくは、液晶プロジェクターの光源、直視型液晶ディスプレイのバックライト等に好適な偏光出射型有機 E L 素子に関する。

## 【0 0 0 2】

【従来の技術】従来より、液晶プロジェクターや直視型の液晶ディスプレイでは、明るさが重要視されているが、一般的に明るさを向上させるためには非常に強い光源が必要となる。しかし、強い光源は、同時に高い熱の発生源でもあるため、明るさの向上とともに冷却ユニットも大きくなる結果、液晶プロジェクター等の装置全体が大きくなってしまい、液晶プロジェクター等の装置自体の軽量化、薄型化が望まれている現状に反する。

【0 0 0 3】液晶プロジェクター等の装置自体を軽量化、薄型化する手段としては、液晶プロジェクターの光源や液晶ディスプレイのバックライトを、平面光源となる有機 E L 素子で作製することが提案されている。有機 E L 素子は、陽極電極と陰極電極との間に設けられた有機材料からなる発光層において、2 つの電極から注入された電子と正孔を再結合することにより、有機材料に応じた蛍光スペクトルの光を発生させるものであり、平面型の表示素子として用いることで、液晶プロジェクター

等の大幅な軽量化、薄型化が可能になる。

【0 0 0 4】しかし、既存の有機 E L 素子の明るさは十分とはいえなかった。また、微小共振を利用することにより、従来の有機 E L 素子に比べて輝度が高く、色純度が高い有機 E L 素子も提案されているが、この有機 E L 素子では前記液晶プロジェクターの光源等としてその輝度は不十分であった。

## 【0 0 0 5】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、液晶プロジェクターの光源や液晶ディスプレイのバックライト等として使用しうる、十分な輝度の発光が得られる有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することを目的とする。

## 【0 0 0 6】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、有機 E L 素子を以下に示す構造にすることにより、前記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0 0 0 7】すなわち、本発明は、透明な陽極電極と、陰極電極としての金属電極ミラーと、前記陽極電極と陰極電極との間に設けられた発光層を含む有機層を備え、さらに基板と前記陽極電極との間に、コレステリック液晶層を備えた円偏光出射型有機エレクトロルミネッセンス素子（1）、に関する。

【0 0 0 8】さらに、本発明は、透明な陽極電極と、陰極電極としての金属電極ミラーと、前記陽極電極と陰極電極との間に設けられた発光層を含む有機層を備え、さらに基板の出射光側にコレステリック液晶層を備えた円偏光出射型有機エレクトロルミネッセンス素子（2）、に関する。

【0 0 0 9】前記本発明の有機 E L 素子（1）（2）に備えられたコレステリック液晶層は、その選択反射特性によって、発光層で出射した光の一方の円偏光を透過して、他方（反対）の円偏光を反射する。また、反射した円偏光は、反射を繰り返す際に反対の円偏光へ一部変化し、変化した円偏光はコレステリック液晶層を透過する。このようにコレステリック液晶層は通常の二色性染料による吸収型偏光板に比べて光の利用効率が高い。このように、本発明の有機 E L 素子（1）（2）はコレステリック液晶層による選択反射現象により、光の利用効率が向上し、発光層で出射した光は高効率で高輝度の偏光となる。従って、本発明の有機 E L 素子（1）（2）を液晶プロジェクターの光源や液晶ディスプレイのバックライト等として使用すれば、発光層で出射した光の損失が少なくなり、高輝度の明るい表示が可能となる。

【0 0 1 0】また、有機 E L 素子（1）は、基板の出射光側に、 $\lambda/4$  板を積層するのが好ましい。有機 E L 素子（2）は、コレステリック液晶層の出射光側に、 $\lambda/4$  板を積層するのが好ましい。 $\lambda/4$  板は、有機 E L 素子（1）（2）の出射した円偏光の位相を変化させて、

直線偏光成分の多い状態に変換し、液晶プロジェクターの光源や液晶ディスプレイのバックライト等として用いた場合に、偏光板を透過し易い直線偏光とする。

【0011】また、有機EL素子は、コレステリック液晶層の選択反射帯域が100nm以上であることが好ましい。選択反射帯域を100nm以上とすることで、広い帯域での反射波長域について出射光を高効率で偏光とすることができる。

【0012】また、有機EL素子は、発光層内に、100μm以下のピッチで、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色の発色領域を形成するのが好ましい。また、RGBの3色の発色領域に対応して、コレステリック液晶層を形成するのが好ましい。前記各層を形成した有機EL素子は、RGB3色を、コレステリック液晶層では選択反射することで、色純度が高く、高輝度の偏光が得られる。このように色純度が高く、高輝度のRGB3色をそれぞれ発色させることができることから、液晶セル内部のカラーフィルターを省くことが可能である。有機EL素子の色純度が不十分の場合に、カラーフィルターを液晶セルと組み合わせる使用することはもとよりできる。

【0013】

【発明の実施形態】以下に、本発明の有機EL素子の実施の形態の一例を図1および図2を参照しながら説明する。

【0014】図1および図2に示すように、本発明の有機EL素子は、コレステリック液晶層6を備えている。コレステリック液晶層6は、図1に示すように、基板1の入射側にあってもよく、図2に示すように、基板1の出射側にあってもよい。

【0015】前記基板1は透明基板、たとえば、ガラス板が用いられる。

【0016】コレステリック液晶層6としては、コレステリック液晶性を示す各種化合物を特に制限なく使用できる。たとえば、コレステリック液晶層6は、コレステリック性の液晶配向を示す主鎖型、側鎖型またはこれらの複合型の各種骨格の液晶ポリマーにより形成される。

【0017】主鎖型の液晶ポリマーとしては、芳香族単位等からなるメソゲン基を結合した構造を有する縮合系のポリマー、たとえば、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリカーボネート系、ポリエステルイミド系などのポリマーがあげられる。メソゲン基となる前記芳香族単位としては、フェニル系、ビフェニル系、ナフタレン系のものがあげられ、これら芳香族単位は、シアノ基、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン基等の置換基を有していてもよい。

【0018】側鎖型の液晶ポリマーとしては、ポリアクリレート系、ポリメタクリレート系、ポリシロキサン系、ポリマロネート系の主鎖を骨格とし、側鎖に環状単位等からなるメソゲン基を有するものがあげられる。メソゲン基となる前記環状単位としては、たとえば、ビフ

フェニル系、フェニルベンゾエート系、フェニルシクロヘキサン系、アゾキシベンゼン系、アゾメチン系、アゾベンゼン系、フェニルピリミジン系、ジフェニルアセチレン系、ジフェニルベンゾエート系、ビシクロヘキサン系、シクロヘキシルベンゼン系、ターフェニル系等があげられる。なお、これら環状単位の末端は、たとえば、シアノ基、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン基等の置換基を有していてもよい。

【0019】また、いずれの液晶ポリマーのメソゲン基も屈曲性を付与するスペーサ部を介して結合していてもよい。スペーサ部としては、ポリメチレン鎖、ポリオキシメチレン鎖等があげられる。スペーサ部を形成する構造単位の繰返し数は、メソゲン部の化学構造により適宜に決定されるがポリメチレン鎖の繰返し単位は0~20、好ましくは2~12、ポリオキシメチレン鎖の繰返し単位は0~10、好ましくは1~3である。

【0020】なお、コレステリック系液晶ポリマーは、ネマチック系液晶ポリマーに、低分子カイラル剤を含有させたり、ポリマー成分中にキラル成分を導入することにより調製することができる。

【0021】液晶ポリマーの分子量は特に制限されないが重量平均分子量に基づき2千~10万程度のものが好ましい。液晶ポリマーの重量平均分子量が大きくなると、液晶としての配向性、特にラビング配向膜等を介した場合におけるモノドメイン化に乏しくなって液晶ポリマーが均一な配向状態を形成しにくくなる傾向があることからことから、液晶ポリマーの重量平均分子量は、5万以下とするのがより好ましい。また、液晶ポリマーの重量平均分子量が小さくなると非流動層としての成膜性に乏しくなる傾向があることから、液晶ポリマーの重量平均分子量は、2.5千以上とするのがより好ましい。

【0022】また、液晶ポリマーのガラス転移温度は、液晶ポリマーの使用される用途により適宜に決定されるが、通常、50~150℃程度のものを用いるのが、基材の耐熱性の点から好ましい。

【0023】コレステリック液晶層6の形成は、前記コレステリック液晶ポリマーの溶液を塗布、乾燥したり、重合性のコレステリック液晶モノマーを熱や光によって重合することにより行われる。コレステリック液晶層6において、コレステリック性を示すキラル成分は、コレステリック液晶ポリマーの調製段階、またはコレステリック液晶モノマーの重合段階において、有機EL素子において所望される選択反射帯域に応じて適宜に調製される。コレステリック液晶層6の厚みは1μmから20μmが望ましく、2μmから10μmがさらに好適である。

【0024】なお、コレステリック液晶層6を形成するにあたっては、コレステリック液晶を配向させるため配向膜を設ける。図1では基板1の入射光側に、図2では基板1の出射光側に配向膜7が設けられている。

【0025】配向膜7としては、従来より知られている各種のものを使用でき、たとえば、透明な基材上にポリイミドやポリビニルアルコール等からなる薄膜を形成してそれをラビングする方法により形成したもの、透明なフィルムを延伸処理した延伸フィルム、シンナメート骨格やアゾベンゼン骨格を有するポリマーまたはポリイミドに偏光紫外線を照射したものなどの、コレステリック液晶を配向させる各種のものを使用できる。

【0026】また、前記図1に示す有機EL素子においてはコレステリック液晶層6の上に、図2に示す有機EL素子においては基板1の上に、透明な陽極電極2が、陽極電極2上には発光層4及び正孔輸送層5を含む有機層が形成され、有機層の上には陰極電極としての金属電極ミラー3が形成されている。

【0027】透明な陽極電極2としては、ITO (Indium Tin Oxide : 酸化インジウム錫)、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$ などの透明導電性酸化物などが用いられる。透明な陽極電極2は、透明導電性酸化物とPt, Au, Ni, Cu, Ag, Ru, Crなどの金属との複合物でもよい。

【0028】陰極電極としての金属電極ミラー3としては、キャリアである電子が発光層4へ注入されやすいものが好ましく、たとえば、Al, Mg, Ca, Li, Na, Ag, Yや、MgAg, MgLiなどからこれらの合金があげられる。また、金属電極ミラー3は、発光層4から放出された光を反射する機能も合わせ持つており、光の反射率が高いことが望ましい。

【0029】発光層4の材料は特に制限されず、各種のものを使用することができる。例えば、青色発光の場合にはベリレン、オキサジアゾール系化合物、ジスチルアリレン系化合物等の各種化合物を用いることができる。赤色発光の場合にはフタロシアニン系化合物やDCM2等の各種化合物を用いることができる。緑色発光の場合にはキナクリドンが好適に用いられる。また発色層4は、アルミキノリノール錯体等にドーピングすることによって高効率化したものを用いることができる。なお、発光層4の材料は低分子材料に限らず、例えばポリパラフェニレンビニレンのような高分子系材料を用いることも可能である。

【0030】正孔輸送層5は、必ずしも必要ではないが、発光層4への正孔の輸送を容易にするために設けられる。正孔輸送層5の材料は特に制限されないが、主として芳香族アミン系材料、例えば、トリフェニルアミン4量体や $\alpha$ -NPB:ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニル]ベンジジン等が好適に用いられる。

【0031】また、発光層4への電子の注入をより容易にするために、発光層4と金属電極ミラー3との間には電子輸送層(図示せず)を形成することができる。電子輸送層の材料は特に制限されず、有機材料を用いて形成したり、あるいはアルカリ金属またはアルカリ土類金属

の酸化物やフッ化物から形成することもできる。

【0032】なお、前記陽極電極2、金属電極ミラー3、発光層4、正孔輸送層5、電子輸送層の厚みは従来より知られている有機EL素子のそれらと同様である。

【0033】また、図1では基板1の出射光側に、図2ではコレステリック液晶層6の出射光側に、 $\lambda/4$ 板8が、接着剤9を介して積層されている。発光層4でRGBの3色を発光させる場合には、 $\lambda/4$ 板は広帯域 $\lambda/4$ 板を用いる。このような広帯域 $\lambda/4$ 板は、たとえば、高分子フィルムを延伸して作製された位相差板を2枚重ねる方法等により積層できる。なお、図1および図2では、広帯域 $\lambda/4$ 板がフィルムの場合を図示しているが、広帯域 $\lambda/4$ 板8を、液晶ポリマーや重合性液晶モノマーを用いて、液晶の配向を利用して作製する場合には、基板1にこれらを直接塗工することにより、広帯域 $\lambda/4$ 板8を作製することもできる。

【0034】なお、このようにして得られた本発明の有機EL素子は、安定性を向上させるために、別途保護層を設けたり、素子全体をセル中に入れたりしてもよい。素子から発生する熱を放出するために熱伝導性の保護層で覆うこともでき、金属電極ミラー3の上をさらに同種金属あるいは他の金属で覆うこともできる。

【0035】かかる本発明の有機EL素子は、たとえば、液晶プロジェクターの光源として、または直視型液晶液晶ディスプレイのバックライトとして使用する。液晶プロジェクターの光源として用いる場合には単色光を発光させるが、液晶ディスプレイのバックライトとして使用する場合には、液晶の画素に対応したRGBの3色発光を行うことができる。

【0036】液晶セルの画素に対応したRGBの3色発光を行うには、発色層4の面内に赤、緑、青の3色を並べる。これらのピッチは $100\mu\text{m}$ 以下とするのが好ましい。また、有機EL素子は、発色層4にRGBの3色を並べるとともに、コレステリック層6も液晶の画素に対応して画素ごとに形成する。なお、コレステリック層6における、RGB3色のピッチも、 $100\mu\text{m}$ 以下である。

【0037】液晶セルの画素に対応したコレステリック液晶層6の形成は、たとえば、選択反射色の異なるコレステリック液晶ポリマーをそれぞれ液晶セルの画素に応じたように印刷で形成する方法、コレステリック液晶ポリマーにより液晶層を形成した後に紫外線照射量に応じて、コレステリック液晶ポリマーのキラル量を制御して、選択反射色を変える方法などが用いられる。なお、コレステリック液晶層は可視光の範囲について広帯域化されていれば液晶セルの画素ごとに対応したコレステリック液晶層を形成する必要はない。コレステリック液晶層を広帯域化させる方法としては、らせんピッチの異なる液晶ポリマーを積層する方法や重合性液晶モノマーの重合過程でモノマー反応性比の差を利用して膜厚方向に

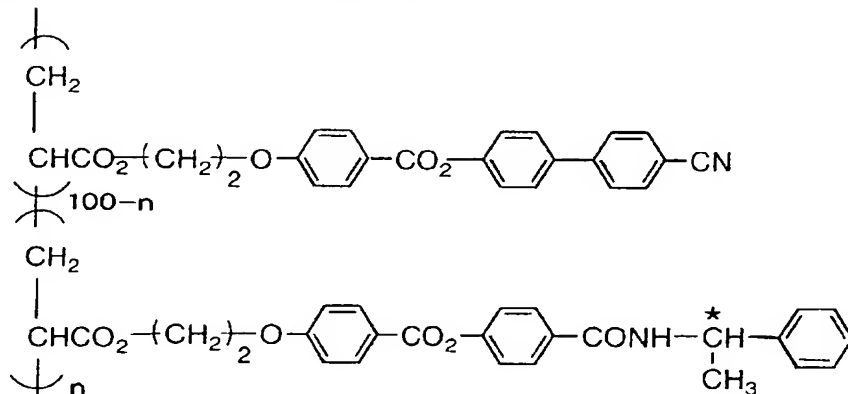
らせんピッチの傾斜を付ける方法などが用いられる。

# 【0038】

## 【実施例】実施例1

洗浄したガラス基板上にコレステリック液晶用の配向膜としてポリイミド薄膜をスピコートにより形成した。ポリイミド薄膜の厚みは60nmとした。このポリイミド薄膜をレーヨン布でラビングすることにより配向膜とした。

【0039】次に、ポリイミド配向膜上に540nmに選択反射中心波長を有する化1（化1中、キラル成分の\*10



次に、コレステリック液晶層上に、陽極電極としてITO電極（膜厚150nm）を形成した。次に、真空蒸着法で、正孔輸送層としてトリフェニルアミン四量体（TPTE：化2、厚み60nm）を形成した。さらに、発光層としてアルミキノリノール錯体（Alq：化3）にキナクリドン（化4）を1重量%ドーピングしたもの（厚み20nm）を形成した。その後、この発光層の上にMgAgミラー電極（厚み150nm）を形成した。

【0041】以上のようにして得られた有機EL素子のITO電極とMgAgミラー電極間に5V直流電圧を印可したところ、素子前方に指向性を有する緑発光光が得られた。発光光は円偏光であった。この素子（ガラス板面）上に発光波長に対するλ/4板を貼り合せると直線偏光が得られた。

【0042】また、前記有機EL素子において、コレステリック液晶層を形成していないものを作製し、前記と同様にして直線偏光を得た。

【0043】これらの直線偏光を比べた結果、本発明の有機EL素子から得られた直線偏光の輝度は、コレステリック液晶層を形成していないものの直線偏光に比べて1.7倍であった。

【0044】輝度の測定は、輝度計（BM-7、ミノルタ（株）製）により行った。

## 【0045】実施例2

洗浄したガラス基板上にコレステリック液晶用の配向膜としてポリイミド薄膜をスピコートにより形成した。ポリイミド薄膜の厚みは60nmとした。このポリイミド薄膜をレーヨン布でラビングすることにより配向膜と

\*繰り返し単位の割合：n=18である。なお、化1は便宜的にブロック共重合体で表した）に示す側鎖型コレステリック液晶ポリマー（重量平均分子量1万）のシクロヘキサノン20重量%溶液を塗工して、160℃2分加熱することで乾燥、配向させてコレステリック液晶層を形成した。コレステリック液晶層の厚みは3μmとした。

# 【0040】

## 【化1】

した。

【0046】次に、ポリイミド配向膜上に、100μmピッチで赤（R）、緑（G）、青（B）の領域を有するコレステリック液晶層を形成した。コレステリック液晶層の形成は、光反射波長領域の中心波長が460nm、540nm、620nmになるようにキラル成分の繰り返し単位の割合（R：n=16、G：n=18、B：n=21）を変えた、化1と同様の組成の3種類の側鎖型コレステリック液晶ポリマー（重量平均分子量1万）のシクロヘキサノン30重量%溶液を、それぞれ印刷により塗工して160℃で2分加熱することで乾燥、配向させてコレステリック液晶層を形成した。コレステリック液晶層の厚みは3μmとした。

【0047】次に、コレステリック液晶層上に、陽極電極としてITO電極（膜厚150nm）を形成した。次に、マスクによる真空蒸着法で、正孔輸送層としてトリフェニルアミン四量体（TPTE：化2、厚み60nm）を形成した。さらに、コレステリック液晶層に対応させて、青の発光層としてジスチルアリレン誘導体（DPVB i：化5）、緑の発光層としてアルミキノリノール錯体（Alq：化3）にキナクリドンを1重量%ドーピングしたもの、赤の発光層としてアルミキノリノール錯体（Alq：化3）にDCM2（化6）を1重量%ドーピングしたもの（厚み20nm）を形成した。その後、この発光層の上にMgAgミラー電極（厚み150nm）を形成した。

【0048】以上のようにして得られた有機EL素子のITO電極とMgAgミラー電極間に5V直流電圧を印

可したところ、素子前方に各画素ごとに指向性を有する発光光が得られた。各発光光は円偏光であった。この素子上（ガラス板面）に広帯域 $\lambda/4$ 板を貼り合わせると直線偏光が得られた。

【0049】また、前記有機EL素子において、コレステリック液晶層を形成していないものを作製し、前記と同様にして直線偏光を得た。

【0050】これらの直線偏光を比べた結果、本発明の有機EL素子から得られた直線偏光の輝度は、コレステリック液晶層を形成していないものの直線偏光比べて 1.4 倍であった。

#### 【0051】実施例3

実施例2において、コレステリック液晶層の形成にあたり、らせんピッチの異なる液晶ポリマーを3層積層して広帯域化したものを用いた以外は、実施例2と同様にして有機EL素子を作製した。また、実施例2と同様にして、前記有機EL素子と、コレステリック液晶層を形成していないものの直線偏光を比べた結果、本発明の有機EL素子から得られた直線偏光の輝度は、コレステリック液晶層を形成していないものの直線偏光比べて 1.3 倍であった。

#### 【0052】実施例4

洗浄したガラス基板上に陽極電極としてITO電極（膜厚150nm）を形成した。次に、真空蒸着法で、正孔輸送層としてトリフェニルアミン四量体（TPTE：化2、厚み60nm）を形成した。さらに、発光層としてアルミキノリノール錯体（Alq：化3）にキナクリドン（化4）を1重量%ドーピングしたもの（厚み20nm）を形成した。その後、この発光層の上にMgAgミラー電極（厚み150nm）を形成した。

【0053】一方、前記各層を形成したガラス基板の反対面に、コレステリック液晶用の配向膜としてポリイミド薄膜をスピンコートにより形成した。ポリイミド薄膜の厚みは60nmとした。このポリイミド薄膜をレーヨン布でラビングすることにより配向膜とした。

【0054】次に、ポリイミド配向膜上に540nmに選択反射中心波長を有する前記化1（ $n=1.8$ ）に示す側鎖型コレステリック液晶ポリマー（重量平均分子量1万）のシクロヘキサノン20重量%溶液を塗工して、160℃2分加熱することで乾燥、配向させてコレステリック液晶層を形成した。コレステリック液晶層の厚みは3 $\mu$ mとした。

【0055】以上のようにして得られた有機EL素子のITO電極とMgAgミラー電極間に5V直流電圧を印可したところ、素子前方に指向性を有する緑発光光が得られた。発光光は円偏光であった。この素子（コレステリック液晶層）上に発光波長に対する $\lambda/4$ 板を貼り合わせると直線偏光が得られた。

【0056】また、前記有機EL素子において、コレステリック液晶層を形成していないものを作製し、前記と

同様にして直線偏光を得た。

【0057】これらの直線偏光を比べた結果、本発明の有機EL素子から得られた直線偏光の輝度は、コレステリック液晶層を形成していないものの直線偏光比べて 1.7 倍であった。

#### 【0058】実施例5

洗浄したガラス基板上に、陽極電極としてITO電極（膜厚150nm）を形成した。次に、マスクによる真空蒸着法で、正孔輸送層としてトリフェニルアミン四量体（TPTE：化2、厚み60nm）を形成した。さらに、青の発光層としてジスチルアリレン誘導体（DPVB i：化5）、緑の発光層としてアルミキノリノール錯体（Alq：化3）にキナクリドンを1重量%ドーピングしたもの、赤の発光層としてアルミキノリノール錯体（Alq：化3）にDCM2（化6）を1重量%ドーピングしたもの（厚み20nm）を形成した。その後、この発光層の上にMgAgミラー電極（厚み150nm）を形成した。

【0059】一方、前記各層を形成したガラス基板の反対面に、コレステリック液晶用の配向膜としてポリイミド薄膜をスピンコートにより形成した。ポリイミド薄膜の厚みは60nmとした。このポリイミド薄膜をレーヨン布でラビングすることにより配向膜とした。

【0060】次に、ポリイミド配向膜上に、100 $\mu$ mピッチで赤（R）、緑（G）、青（B）の領域を有するコレステリック液晶層を形成した。コレステリック液晶層の形成は、光反射波長領域の中心波長が460nm、540nm、620nmになるようにキラル成分の繰返し単位の割合（R： $n=1.6$ 、G： $n=1.8$ 、B： $n=2.1$ ）を変えた、化1と同様の組成の3種類の側鎖型コレステリック液晶ポリマー（重量平均分子量1万）のシクロヘキサノン30重量%溶液を、それぞれ印刷により塗工して160℃で2分加熱することで乾燥、配向させてコレステリック液晶層を形成した。コレステリック液晶層の厚みは3 $\mu$ mとした。

【0061】以上のようにして得られた有機EL素子のITO電極とMgAgミラー電極間に5V直流電圧を印可したところ、素子前方に各画素ごとに指向性を有する発光光が得られた。各発光光は円偏光であった。この素子（コレステリック液晶層）に広帯域 $\lambda/4$ 板を貼り合わせると直線偏光が得られた。

【0062】また、前記有機EL素子において、コレステリック液晶層を形成していないものを作製し、前記と同様にして直線偏光を得た。

【0063】これらの直線偏光を比べた結果、本発明の有機EL素子から得られた直線偏光の輝度は、コレステリック液晶層を形成していないものの直線偏光比べて 1.4 倍であった。

#### 【0064】実施例6

実施例5において、コレステリック液晶層の形成にあ

11

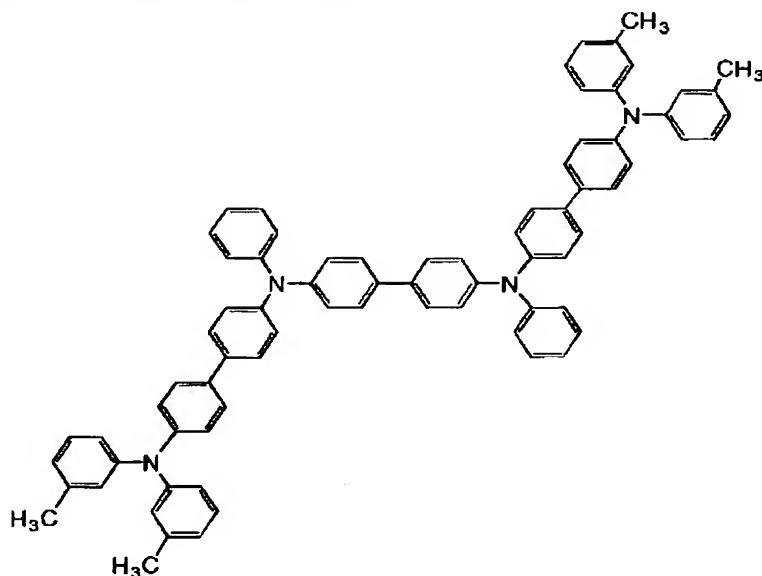
り、らせんピッチの異なる液晶ポリマーを3層積層して広帯域化したものを用いた以外は、実施例5と同様にして有機EL素子を作製した。また、実施例5と同様にして、前記有機EL素子と、コレステリック液晶層を形成していないものの直線偏光を比べた結果、本発明の有機

12

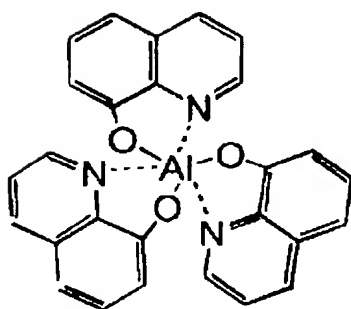
EL素子から得られた直線偏光の輝度は、コレステリック液晶層を形成していないものの直線偏光比べて1.3倍であった。

【0065】

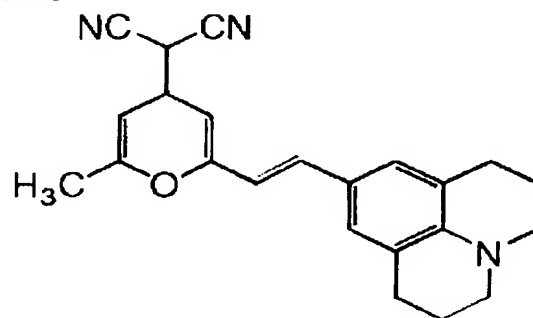
【化2】



【化3】

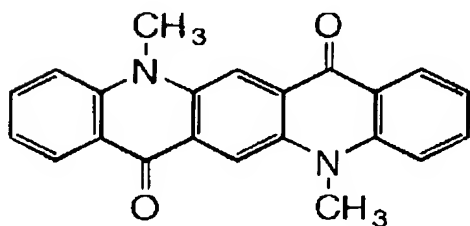


【化6】

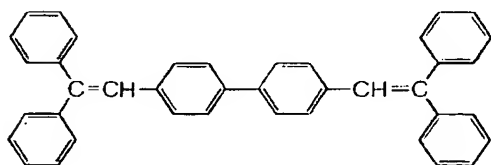


30

【化4】



【化5】



【図面の簡単な説明】

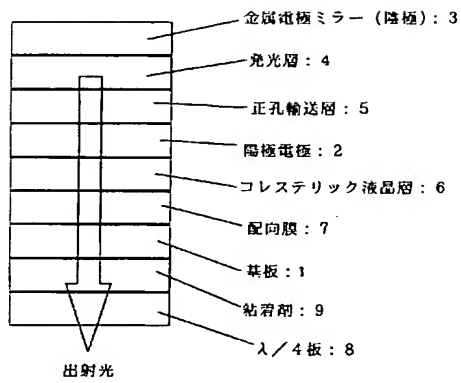
【図1】本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の一概念図である。

【図2】本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の一概念図である。

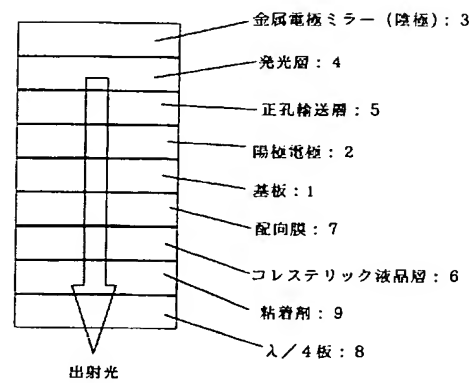
【符号の説明】

- 40
- 1 基板
  - 2 陽極電極
  - 3 金属電極ミラー（陰極）
  - 4 発光層
  - 5 正孔輸送層
  - 6 コレステリック液晶層
  - 7 配向膜
  - 8 λ/4板
  - 9 粘着剤

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 吉岡 昌宏  
大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東  
電工株式会社内

Fターム(参考) 2H049 BA05 BA07 BA43 BB03 BC22  
3K007 AB02 BA01 CA04 CB01 CC01  
DA02 EB00 FA01